変動静電界による非接地金属体の単極電荷誘導と隣接金属体への

放電事象について

Unipolar Charge Induction on a Floating Metal caused by Fluctuated Electrostatic Fields and Discharge Phenomena to the Adjacent Metal Object

本田昌實

Masamitsu Honda

(株) インパルス物理研究所 Impulse Physics Laboratory, Inc.

概要-非接地(電気的浮動)状態の小型金属体に変動静電界を暴露し、電荷誘導と電荷分布を調べた。 その結果、この金属物体には全体に単極電荷が誘起する事がわかった。この金属物体と接地(または 大容量)金属体が狭いギャップ(数百µm以下)で隣接している時、ここで火花放電が起こる事を確 かめた。放電によって生じた過渡電磁界は非常に強力で、近辺にある一回巻きのコイル(磁界センサ ー)にボルトオーダのノイズを誘導させる事もわかった。

I. はじめに

高信頼化の為に二重化された電子装置(2台 並列)が両方共同時に誤動作を起こし、大きな 問題になった。原因は、片側の装置表面パネル (プラスチック)の留め金が静電誘導で帯電し、 微小ギャップを介して金属フレームへ放電した 時の放電雑音(ESDノイズ)であった。

浮動(非接地)金属体に動的な誘導で静電荷が 生じ、微小ギャップを介して隣接金属体との間 で放電が発生する状況を筆者は"誘導ESD"

(induced ESD) [1] と称しているが、未だに 一般化されておらず、原因として認められる事 は少ない。厳重なESD耐性試験[2]を実施 しても障害は再現できない為、当初は"静電気 ではない"とされ、長期化する事が多い。

非接地金属体の静電荷発生条件としては; ①「帯電体(静電界源)と非接地金属体間に相 対運動がある時」--前回(2011年)の宇 宙環境シンポジウムで報告[3] ②「帯電体と非接地金属体が共に固定静止していて、帯電体の電位が変動する時」の二つがあり、誘導電位は何れの条件であっても数百Vから数kV程度になる。更に、非接地金属体と非常に狭い間隙(数µm~数百µm)で接地金属体が隣接している場合は、ここで放電が発生する。今回は後者②についての実験結果を報告する。

II. 誘導実験

2.1 実験装置(図1)

電界放出板

電界放出板は、机上の接地板(450mmx4 50mm)から高さ88mmの4本の塩ビパイ プ(直径40mm、内径32mm、絶縁抵抗1 0¹⁴ Ω オーダ)で支えている。塩ビパイプの絶 縁抵抗は、少なくとも10¹⁴ Ω オーダはあり、 電荷漏洩は短時間(数分以内)であれば問題に ならない。 材料:アルミ(厚み1mm)、エッジ部は#4 000相当の磨き粉で平滑仕上げ(高圧印加時 のコロナ放電防止の為)

静電容量:23.5pF(接地板から高さ88mm)寸法:400mmx400mm



図1:実験装置見取り図

電荷誘導用小型浮動金属板

小型浮動金属板は電界放出板の中央部に高さhmmの支持棒(塩ビパイプ、直径18mm、内 径13mm)4本で支えている。塩ビパイプの 絶縁抵抗は、少なくとも10¹⁴ Ω オーダはあり、 ここからの電荷漏洩は問題にならない。

材料:鉄板(厚み3mm)、エッジ部は#40 00相当の磨き粉で平滑仕上げ

寸法:50mmx50mm(#1)、75mmx
75mm(#2)、100mmx100mm(#3)、
100mmx150mm(#4)、100mmx
200mm(#5)、5種類

静電容量:電界放出板上の高さ**h**(mm)での 平均値 表1

金	面積	静電容量 [pF]		
属	[mm²]	h=	h =	h =
板		8mm	29 m m	48 m m
#1	2500	6.0	2.9	2.4
#2	5625	10.8	5.1	4.1
#3	10000	15.5	7.5	6.0
#4	15000	21.0	10.5	7.9
#5	20000	25.8	13.0	9.7

表1:金属板の高さ(h)と静電容量

<u>高圧DC電源(マイナス出力)</u>

【-1 k V出力電源】

形式:HTV-C665 HamamatsuTV 出力電流5mA
出力部に100MΩの抵抗を直列に入れている (感電防止)。100Vステップで出力可能。
最大-1.1kV、電圧精度は1%以下。
【-21kV出力電源】
形式:HPSB-21N Bellnix
出力電流430μA
出力部に100MΩの抵抗を直列に入れている (感電防止)。出力電圧は制御抵抗で連続的に 変化(-100V~-21kV)。

測定器

電E:①静電電圧計(最大測定電圧2.0 kV、 享和ST-3),②静電電圧計(5 kV,横河 電機T-2064),③非接触型表面電位計(1 0.00kV、春日電機KSD-0101) 電荷量:ナノクーロンメータ(99.99nC、 春日電機NK-1001) 静電容量:LCRメータ(100pF、YHP 4332A) ESD:高感度ESD検出器 (ES-98P、IPL製)オシロスコープ: TEKTRONIX TDS 684C (1GHz, 5GS/s)

2.2 電荷誘導/測定方法

<u>電界放出板に対する電圧印加(電界上昇)方法</u> 小型浮動金属板を一旦接地して残留電荷を除去 してある状態で、高電圧電源($-V_0$)に接続さ れた導電ゴム(概略2GQ)の先端を電界放出 板に触れ、表面電位計の指示値が V_0 になったら 離す。導電ゴムの抵抗値によるが、電界放出板 は数秒程度で V_0 になる。→"**ON**"

(V₀=電圧振幅)

電圧減衰(電界降下)方法

予め、小型浮動金属板の残留電荷を除去してお く。接地系に接続している導電ゴム(概略2G Ω)の先端を、既に高圧($-V_0$)に帯電してい る電界放出板に触れる。表面電位計の指示値は 数秒程度でゼロVになる。 \rightarrow "**OFF**"

誘導電荷測定方法

【電界上昇(ON)時】

予め小型浮動金属板と電界放出板の双方を同時 に接地して、残留電荷の影響を除外しておく。 高電圧(V₀)の導電ゴムを電界放出板に触れて 一定電圧になったらこれを離し、その後直ちに 電荷量計のプローブを浮動金属板に触れ、誘導 電荷量(単位[nC])を読み取る。 測定は合計 12回行ない、最大値と最小値を除いて10回 の平均値を求める。尚、表面電位計のプローブ (金属ケース入り)を小型浮動金属板に近づけ ると、静電容量が変わる為、正確な電位測定は 出来ない。

【電界降下(OFF)時】

小型浮動金属板の誘導電荷を予め除去しておく。 高電圧に帯電している電界放出板を導電ゴムで 接地した後に、電荷量計のプローブを小型浮動 金属板に触れ、誘導電荷量([nC])を読み取る。 測定は12回行ない、最大値と最小値を除いて 10回の平均値を求める。

2.3 実験結果

電界放出板からの距離hと誘導電荷量

電界放出板から距離h (8mm, 48mm) にある浮動 金属板 (50mmx50mm:#1)の誘導電荷量を調べた。

h = 8 mm 表 2

静電容量C=6.0pF(対電界放出板)

(静電容量計のL側リード線を電界放出板に、H側リード線を 50mm 50mm の浮動金属板に接続)

表2:電圧振幅(V₀)と誘導電荷量Q @h=8mm

0				
電圧振幅	ON	OFF		
200V	-798pC	+810pC		
	(-133V)	(+135V)		
400V	-1.62nC	+1.90nC		
	(-270V)	(+316V)		
600V	-2.43nC	+2.95nC		
	(-405V)	(+492V)		
800V	-3.51nC	+3.54nC		
	(-585V)	(+590V)		
1000V	-3.83nC	+5.01nC		
	(-639V)	(+836V)		

()内は計算上*1の誘導電圧V:

 $*1 : \mathbf{V}_i = \mathbf{Q} / \mathbf{C}$

【h=48mm】表3 静電容量C=2.4pF(対電界放出板)

表3:電圧振幅(V₀)と誘導電荷量Q@h=48mm

	電圧振幅	ON	OFF		
	200V	-285pC	+432pC		
		(-118V)	(+178V)		
	400V	-608pC	+926pC		
		(-251V)	(+382V)		
	600V	-917pC	+1.22nC		
		(-378V)	(+506V)		
	800V	-1.32nC	+1.71nC		
		(-544V)	(+704V)		
	1000V	-1.76nC	+2.22nC		
		(-724V)	(+915V)		
-1					

()内は計算上*1の誘導電圧V_i

【測定結果のポイント】

①電界が変化した時だけ、浮動金属板に電荷が 誘起する。高圧電源に接続された導電ゴムを電 界放出板に触れたまま、浮動金属板を一旦接地 すると、その後は電荷量計はゼロを示す。更に、 この後高圧電源の出力スイッチを切ると、再び 電荷量計の指示値が増大する。

②電荷量計と表面電位計で調べたところ、誘導 した電荷極性は金属板の場所(裏面、角、等) を問わず全て同一であった。試みに、薄い銅板 で作った"メビウスの輪"を電界放出板の上に 乗せ(塩ビパイプで支持)、同様に調べたが、 異種極性は測定出来なかった。

③誘導電荷極性はON時(電界上昇プロセス) がマイナス、OFF時(電界降下プロセス)は プラスになる。高電圧電源の出力は一極性。 ④誘導電荷量は電圧振幅(上昇:0V \rightarrow V₀ 降下:V₀ \rightarrow 0V)に概略比例して大きくなり、 誘導電圧V_iは電界放出板の電圧振幅V₀の6割 から9割近くになる。 ⑤誘導電圧V_iは電界放出板からの距離(高さ

h)には依存しない。

 $h=8\,m\,m$ 1000V OFF 時 V $_{\rm i}$ =+836V

 $h = 4.8 \text{ mm} 1000 \text{V} \text{ OFF} \Rightarrow V_i = +915 \text{V}$

⑥誘導電圧V_iは静電容量Cに依存しない。

C=6. 0 p F 200V ON 時 V $_{\rm i}$ =-133V

C = 2. 4 p F 200V ON 時 $V_i = -118V$

<u>浮動金属板の大きさ(面積、静電容量)と誘導 電圧</u> 電界放出板から距離h=48mm に面積の異なった 4種の浮動金属板(表4)を配置し、電界降下 (OFF)時の誘導電荷量(誘導電圧V_i)を調 べた。(誘起する電荷極性はプラス)図2

表4:金属板の寸法、面積、静電容量*2

金属板	寸法	面積S	静電容量
	[mm]	$[mm^2]$	C [pF]
#1	50x50	2500	2.4
#2	75x75	5625	4.1
#3	100x100	10000	6.0
#4	100x150	15000	7.9

*2:@距離h=48mm



図2:異なった面積の浮動金属板(#1~#4:表 1参照)における電界放射板の電圧振幅V₀と誘 導電圧V_iの関係 @ h=48mm 電界降下(OFF)時

【測定結果のポイント】

①誘導電圧V_iは浮動金属板の面積Sに依存し ない。 50mmx50mm (#1) S=2500mm² 600V OFF 時 V_i = +506V 75mmx75mm (#2) S=5625mm² 600V OFF 時 V_i = +525V 100mmx150mm(#4) S=15000mm² 600V OFF 時 V_i = +539V 50mmx50mm と 100mmx150mm は面積比で6 倍の違い

があるが、誘導電圧は6%の増加に過ぎない。 (測定誤差と考えられる) ②誘導電圧V_iは静電容量Cに依存しない。 50mmx50mm (#1) C=2.4pF 1000V OFF 時 V_i = +915V 75mmx75mm (#2) C=4.1pF 1000V OFF 時 V_i = +826V 100mmx150mm (#4) C=7.9pF 1000V OFF 時 V_i = +895V

これらのデータを総合すると、浮動金属板の 誘導電圧 V_i は、面積Sや静電容量Cに依存せず、 電界放出板の電圧振幅(V_0)に近い値になると 考えられる。 $V_i = k V_0$ [V] k:0.5~0.9 (今回の実験条件)

2.4 検討

電圧印加時の測定等価回路

浮動金属板と電界放出板の間には静電容量C₀ があり、"ON"時の電界上昇により、電荷が これに誘導/蓄積される。この状況を図3の等 価回路で表す。



図3:電圧印加時("ON")の等価回路 S₄が切れている状態でS₁を入れると、C₀が-V₀に充電される。その後、S₁を切り、S₄を入 れ誘導電荷量を測定する。(誘導電荷極性:-)

電圧降下時の測定等価回路 図4



図4:電圧降下時("OFF")の等価回路

図4において、S₂、S₄を切っておき、S₃を入 れてある(浮動金属板を接地)状態で、S₁を入 れてC₀を-V₀に充電する。次にS₁とS₃を順 次切り、S₂を入れて電界放出板を接地する。(こ の段階で浮動金属板はマイナス電界が急変して ゼロに戻る)その後に、S₄を入れて誘導電荷量 を測定する。(誘導電荷極性:+)

単極電荷の誘導

孤立浮動状態にある金属物体が、変動電界に曝 される状況を等価回路で表すと図5の様になる。 電界放出板(a)から出た電気力線は浮動金属 板(b)のみならず、周辺の接地金属体(c) にも向かっている。従って電界放出板(a)と 浮動金属板(b)の間には静電容量 C_1 があり、 浮動金属板(b)と周辺接地導体(c)の間に は C_2 がある。 C_1 の極板と C_2 の極板間を結ぶ導 体が浮動金属板(b)であるから、ここには同 一極性の電荷、即ち単極電荷が分布する事にな る。



図5:電界放出板(a)と周辺接地導体(c) の間に挟まれた浮動金属板(b)及びその等価 回路

III. 放電実験

3.1 実験装置

変動静電界によって非接地の浮動金属板に単 極電荷が誘導する事がわかった。電界放出板の 印加電圧(V_0)が1kVの時、誘導電圧(V_i) は計算上で600Vから1kV近くになる。 この程度の電圧であっても、仮に数十ミクロン の狭い間隙gで接地導体と隣接していれば、火 花放電[4]が起こる筈である。これを確かめ る為、放電間隙を精密に制御出来る放電実験装 置を製作した。図6

厚みが5mmの鉄板(60cmx30cm) の上に浮動金属板を高さ30mmの塩ビパイプ

(絶縁抵抗10¹⁴Ωオーダ)で支持固定した。 浮動金属板と接地導体間の間隙gを精密に保つ 為、三軸精密位置決め装置と共にダイヤルゲー ジ型マイクロメータ(最小目盛り10μm)を 放電実験装置に装着した。

浮動金属板に対し、変動電界を暴露する為、 高電圧電源(一出力)に接続された電界放出板 (170mmx60mmx5mm)を浮動金属 板の上方10mmの位置にセットした。



図6: 放電間隙を精密に制御出来る実験装置

3.2 放電の確認方法

放電の確認は目視による他、AMラジオとE SD検出器(ES-98P、IPL製)を用い た。放電時の過渡磁界の検出は、高周波磁界セ ンサー(電界遮蔽付きの直径25mmの一回巻 きコイル、50Ω出力、TET製)を用いた。

3.3 実験結果

浮動金属板の面積と放電発生有無

4種の浮動金属板 (#1~#4:表1参照) に対し、 間隙 (g) が50 μ mで接地導体に隣接してい る時の放電発生有無を調べた。電界放出板に9 00Vの電圧を印加すると、全ての浮動金属板 で火花放電が発生した。この間隙 (g=50 μ m)状態で、浮動金属板 (#4:100mmx150mm) に直接高電圧を印加した場合、700Vから7 50Vで火花放電が発生する事も確認している。

放電による過渡磁界

変動静電界によって、非接地の浮動金属板に 単極電荷が誘導し、隣接接地導体との間で放電 が発生する場合のある事がわかった。(誘導電 圧V_iと間隙gの関係)更に、電界が上昇する ("ON")時と、電界が降下する("OFF") 時では、誘導電荷極性が反転する事もわかった。 これらの事実を裏付ける為、放電時の磁界を調 べる事にした。

浮動金属板:100mmx150mm(#4) 電圧振幅 $V_0 = -5 k V$

放電間隙 $g = 3.0 \mu m (+/-5 \mu m)$

磁界センサー位置: 放電間隙部から150mm オシロスコープ入力: 20dbアッテネータ "ON"時: 図7 "OFF"時: 図8







図8: "OFF"時の過渡磁界波形

【測定結果のポイント】

① 放電は電界が変動(上昇/下降)している間、 多数回発生する。

②放電が起こると、極短時間(5 n s <)では あるが、非常に強力な過渡電磁界[5]が発生 する。例えば、波源から1 5 0 mmの位置にあ る直径2 5 mmの一回巻きのコイルに、全振幅 (V_{pp})で5V近い電圧が誘起する。

③放電電流は振動せず、一方向にのみ流れる。
 ④ "ON"時と"OFF"時では、磁界(放電
 電流)の向きが反転する。

IV. まとめ

非接地金属体が変動静電界に曝されると、単 極電荷が全体に誘導する。誘導電圧は静電容量 や面積に依らず、変動電界源の電位に比例する。 この非接地金属体と非常に狭い間隙(数+ μ ~ 数百 μ)で接地導体が近接していると、ここで 火花放電("誘導ESD")が発生する事があ る。放電により発生した過渡電磁界は非常に強 力で、近辺にあるループ状導体にボルトオーダ のノイズを誘起させる。

参考文献

 M. Honda and Y. Nakamura, "Energy Dissipation in Electrostatic Spark Discharge and Its Distance Effects", EOS/ESD Symposium Proceedings, EOS-9, pp.96-103. 1987.

 [2] IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility
 (EMC) - Testing and measurement techniques -Electrostatic discharge immunity test. 2008.

[3] 本田, "狭ギャップを有する浮動金属体における誘導ESDについて"、第8回「宇宙環境シンポジウム」論文集、pp.191-196.2011年10月

[4] 武田進,「気体放電の基礎」、東京電機大学出版局、1990年.

[5]本田, "ESD現象の基本的な捉えかた"、
 第31回東北大学電気通信研究所シンポジウム
 論文集-放電とEMC-、pp.79-86, 1994年.